PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-057587

(43) Date of publication of application: 02.03.1999

(51)Int.Cl.

B05C 11/105 B05C 5/02 B05D 3/00 GO2F 1/00 G03F 7/16 H01L 21/00

(21)Application number: 09-226023

(71)Applicant: DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD

(22)Date of filing:

22.08.1997

(72)Inventor: OZAKI KAZUTO

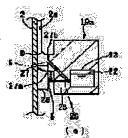
OKUNO EIJI

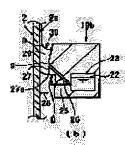
(54) COATING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To surely prevent a coating from getting thin at the time of coating startup.

SOLUTION: The thickness of the coating film at the start of coating can be kept constant in a prescribed desired thickness by utilizing a coating characteristic that the film thickness is thicker as a gap dimension between a nozzle member 19a and the surface of a substrate 2 to be coated made is narrower thereby canceling the thin film part at the start of coating. Since the liquid quantity supplied through a slit 26 from a coating liquid tank 23 is increased by narrowing the gap dimension in accordance with the slow moving action of the coating liquid stopped in a slit 26 to increase the reducing ratio of a liquid well applied and consumed on the substrate 2 and to strongly work the capillary phenomenon in the interval of start coating to reach the desired thickness, the prescribed fixed film thickness is obtained from the starting position of coating. Thus the coating film is surely preventented from being made thin in thickness in the section of starting the as the conventional method.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

[Date of requesting appeal against examiner's decision

BEST AVAILABLE COPY

of rejection]

[Date of extinction of right]

ACTIONの引例

(19)日本国作的广(J.P)

(12) 公開特許公報(A)

(1) **特許出版**公園等号 特別平11-57587

(43)公開日 平成11年(1999) 8 月 2 日

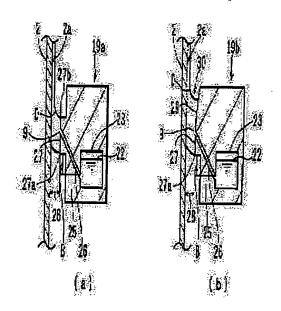
(51) Im CL* B 0 E C 11/10 5/02		Pi B05C 11/105 5/08
B05D \$/00 G02F 1/00 G03F 7/16		B05D 3/00 D G02F 1/00 G03F 7/16 *空間 文 未記文 間文明の数8 OL (全/19頁) 地域 同に数く
(21)出國金月	45 III T49 - 226023	(7) Han A. (60020/7551
	平成9年(1997) 8月22日	大日本スクリーン製造株式会社 京都府京都市上京区駅川温寺之内上54丁 日天神上町1番前の1 (72)発明者 現納 一人 最常民産県市高宮町480番地の1 大日本 スクリーン製造株式会社産規制区の製作力 での発明者 実研 支給 整定原産根市高宮町480番地の1 大日本 スクリーン製造株式会社産品地区を製所内 (74)代謝人 弁理士 小谷 税間 (外3名)

(54) 【発明の名称】 動布装置

(57) 【要的】 《多正有》 【課題》 全布開始時近後における薄膜化を確実に放正 まる。

「解決手段」 / ズル部村 19と挙版 2の 他 金 布面 2 a とのまがって プロス がはいなど 原映化する 金 布材性を用いて、 金 布開始時近傍の 東限分を相報して 金 布開始時近傍の 金 布 限度を 所定の 目標 限度に 一定化する ことが できる。この 目標 限度に なるまでの 金 布開始 区間に おいて、 スリット 2 5 内に 停止していた 金 布 液の 動きだし が悪いらだけ、 上記 キャップ 寸法を 狭くすることで、 基 板 2 に と 年 田 管 現象が強く 働くことに よって、 金 布 液 神 2 3 がら スリット 2 6 を 通って 供給 される 液金を 多く する ことが できる ため、 金 布 開始 位置 から 所足の 一定 联邦を得る ことができ、 従来のような 金 布 開始 区間における 実際化

を確実に防止することができる。



【特許請求の範囲】

つ、毛管現象で坐布液管から汲み上げられた坐布液を前。 記ソスル手段から供給して前記基板の接途布面に途布す。 る途布装置において、

坐布開始時近傍の薄膜化に応して、坐布限厚が一定になるように、前記シスル手段と基板の被塗布面との相対移動速度、前記シスル手段と基板の接塗布面とのまやップで法。および前記塗布液槽内の液面高さのうち少なくとも何れかを可変する制御手段を有ずることを持数とする塗布装置。

【請求項2】 立設した基振の接途布面に対して、毛管 現象で途布液伸から辺み上げられた連布液を返布する途。 布装置において、

塗布液を貯留可能な塗布液槽と、

この連布接種に一端が連通され外部流出口に他端が連通されて私の上方に延びる連布液流出路が前面壁部に配設されたメスル手段と、

前記シスル手段と基板を被塗布面1つ合って相対移動させ る移動手段と、

前記ノズル手段と基板の被連布面とを接近または難間する るように参動させるまちっプリ数手段と。

坐布開始時近傍の薄限化に応して、途布膜厚を一定にするべく、前記タズル手段と基佐の接途布面とのギャップ 可法を可変するように前記ギャップ可変手段を制御する と共に、前記ソズル手段と基板を被途布面に沿って相対 参動させるように移動手段を制御する制御手段とを有す ることを特徴とずる単布装置。

(請求項3) 立設した基版の被坐布面に対して、毛管 現象で坐布液機がら汲み上げられた連布液を望布する望 布装置において。

塗布液を貯留可能な塗布液槽と。

この途布液槽に一端が達通され外部流出口に他端が達通されて料め上方に延びる途布液流出路が前面里部に配設。 されて料め上方に延びる途布液流出路が前面里部に配設。 されたグスル手段と

が記ノズル手段と基板を彼姿布面(325) て相対移動させ る移動手段と

塗布開始時近傍の薄膜化に応じて 塗布膜厚が一定になるように、前記修動手段の相対修動速度を可変する制御手段とを有することを特徴とする途布装置。

【請求項4】 立設した基板の被塗布面に対して、主管、 現象で塗布液槽から汲み上げられた塗布液を塗布する途? 布装置において、

望布波を貯留可能な望布液槽と、

この連布後伸三一端が連選され外部流出口に他端が連通 されて斜め上方に延びる連布液流出路が前面壁部に配設 されたイスル手段と、

が記グスル手段と基板を被塗布面に沿って相対移動させ。 る移動手段と 前記坐布液構内の液面高さを検出する液面高さ検出手段

が記述布を伸の液面高さを可変する液面高さ可変手段 い

【請求項5】 立設した基版の接近布面に対して、主管 現象で全布液機から汲み上げられた途布液を迫布する途/ ・布装置において。

全布液を貯留可能な全布液槽と

○の連布液槽に一端が建通され外部流出口に他端が速通されて料め上方に延びる連布液流出路が前面整部に配数されたスパーをと

が記シスル手段と華坂老板道布面に沿って相対移動させる移動手段と:

。前記メズル手段と基板の被塗布面を接近または離間する ように移動させるキャップ可変手段と、

前記塗布液物内の液面高さを検出する液面高さ検出手段 で

前記堡布液機の液面高さを可変する液面高さ可変手段 に

2年開始時近傍の漢限化に応じて、望布限度を一定にするべく、前記移動手段による相対移動速度や前記シスル。 手段と基板の破望布面のギャップ寸法、および、前記域 面高さ1後出手段で検出した液面高さを基準とした液面高さの各制御項目のうち損数制御項目を可変するように各手段を制御する制御手段と左右することを特徴とする途布装置。

(請求項5) 新記制御手段は、連布液槽から外部流出 回に至る連布液流出路内で連布液が動き出す脛の流出抵 抗の大きさに応じて連布映厚が一定になるように制御する る請求項1~5の何れかに記載の連布装置。 (発明の詳細な説明)

[00001]

「発明の属する技術分野」、本発明は、液晶表示デバイス(LCD)、プラズマ表示デバイス(PDP)、半等体デバイスもよび各種電子部品などの製造プロセスにおいて、LCDまたはPDP用ガラス差板。半等体差板およびプリント基板などの基板表面に対して、フォトレンスト膜、ガラーフィルタ材、"平坦化材、層間絡縁膜、絶縁膜および等電膜などを形成するために各種途布液を毛細管現象で汲み上げて連布する途布装置に関する。

(copo2)

【従来の技術】従来、差板表面に塗布液を塗布する方式としては、回転塗布方式、プレート連布方式、スプレイ 塗布方式およびロールコート方式などがある。 【0003】近年、液晶表示デバイスが半導体デバイス、などの製造プロセスにおいて、参板を水平に保った状態で回転させ、その中央部に塗布液を供給して整布液に造った力を与えることで、参板表面上の中央部から外周部に均一に塗布液を塗布する回転塗布方式が広ぐ利用されている。

【〇〇〇4】ところが、この回転途布方式では、基板の大型化や角形化の傾向とも目接って、逆布液を遠心力で外方に限けずため、使用される途布液の有効利用という点で無駄があり、途布液の利用効率が悪かった。また、角形の基板を水平姿勢で回転させることで、基板の大型化にも伴って装置も大型化し、その設置スペースも増大せるを得なかった。さらに、角形の基板を高速に回転させると、基板表面に気流の乱力が発生しまく。しかも、その基板が大型化すると、その回転時における基板表面上の偽速度差が増大することにより、途布むらや途布膜厚の均一性などの途布品質を確保することが難しくなっていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】このような回転坐布方式の上記問題、つまり、坐布液の利用効率の低下、設置スペースの増大および途布限厚の不均一を解決すべく、基版を鉛直姿勢または傾斜した姿勢に立てて保持し、その基板の幅方向(左右方向)のノスルから基板表面に対して坐布液を吐出させつつ、そのノスルを基板上場から下端に移動させるようにして坐布液を坐布する方式の途布装置が、特開手8-2474.0号公報「基板への途布、液塗布装置」で理案されているが、この塗布装置について、以下に説明する。

[00006] 図14は、途布装置の板時接成を示す正面 図であり、図15は、図1/4の途布装置におけるAA換 の断面図である。

[0007] 図14および図15において、この塗布装 置は、基板は、00を鉛直(重直)、方向に立て保持する。 ステージェロ1と、茎板40000板連布面に連布液100 2を供給する途布液槽を内部に有するシズル部は103 と、このノスル部は103を基施100に沿って下方に、 直線移動させる移動手段(図示せず)とから構成されて いる。このノズル部は103は、両端が閉塞され基版(6.00個方向に延在する筒状をなしており、基板100 の被塗布面と対向する前面壁部 10.4に他内から外部に 道通したスリンド状の途布液流出路 J O 5をその幅方向: 上形成している。また、基版1-00の被領布面と対向す? る前面里部104の前端面106は、基板100の被塗ご 布面に非接触でかつ近接するように配設され、その下端 1059が全布液流出路105の出口よりと下方で且つ その反対側の入口よりも上方に位置し、その上端十つ方 bが、基板1.00の被迫布面と前端面1.05との間の隙 間に0.7を上方へ無限に延長させたと仮定じた場合に金 - 布液流出路 105を通って時間 10.7 内に流入した途布》

液が少なくとも毛細管現象などによって主身するときの 到域高さ位置と途市液流出路 105の出口との間に位置 するようになっている。

【0008】生記様試により、塗布液槽内に塗布液流出路105の入口と前端面105の下端105%との間的高さまで塗布液を注入し、塗布液槽を大気開放とすると、延布液槽内に供給された塗布液102は、少なくども毛管現象によって、塗布液流出路105を適って槽外に流出し、ステージ101によって鉛直容勢に保持された基板100の接途布面と前端面106との間の原間107内に流入する。

【0009】 この時間107内に流入した金布液は、毛細管現象などによってその時間107内を前端面106の下端306の下端1206まで下降するが、前端面106の下端306をから流下することはない。また、時間107内に流入した坐布液の上方への流動は、毛細管現象などによってその時間107内を前端面106の上端1066で規制されてそれ以上には上昇しない、このようにして、基板100の接途布面と前端面106との間の時間107内に、基板100の確分向に延びる帯状の坐布液の液溢りが形成されることになる。

【00元0】 さらに この塗布液の液泡りが形成された 状態で、基板100の被塗布面と前端面105との間の 時間107を保持したまま、基板100の数方向(基板 1.00の個方向と直交する上下方向)。にノスル部は1 D.3と基版1:0.0とを相対的に直動させると、基版1:0: Oの被塗布面に塗布液が塗布されることになる。このと き、基板100の被塗布面と前端面106の隙間107 にある液温りの途布液は、基板 1000の被逆布面に迫布 されていくに従って消費されるが、大気間放されたノズ ル部は103の塗布液槽の塗布液にかかる大気圧と毛細 管現象などによって、その消費量とほぼ同等の塗布液が 金布液槽内から全布液流出路105を通うでその隙間1 ロス内に供給される。そのため、途布時の時間 10.7内 の途布液重は常に住は一定に保持されることになって 。華板100に坐布液が連続して時均一な関原に坐布され ることになる.

100121かかる塗布開始領域近後における強限化の 問題の解決を試みた特闘平8-141463号の報で は、この強限化の原因は、基板とノスル部分との間に形 減される塗布液のメニスカスカーブの参助の遅れにある と考え、このメニスカスカーブの参動速度を検出し、こ

【0010】本発明は、上記従来の問題を解決するもので、連布開始時近後における理解化を確実に助正して一定限度にすることができる連布装置を提供することを目的とする。

[0014]

【課題を解決するだめの手段】本発明の全布装置は、 塗 2 布液を供給可能なジスル手段と、立設した彼途布基版と を被迫布面に沿って相対移動させつつ、毛管退棄で迫布 液槽から汲み上げられた連布液を前記ノスル手段から供 給して基板の被迫布面に迫布する迫布装置において、迫 布開始時近傍の薄膜化に応じて、途布膜厚が一定になる。 ように、スズル手段と基板の被塗布面との相対移動速 唐、 2.スル手段と基板の被塗布面とのボヤップ寸法: お よび塗布液槽内の液面高さのうち少なくとも何れかを可 変する制御手段を有することを特徴とするものである。 【〇〇 15】また具体的には、光ヤップ寸法を制御して **連布開始時近傍においても一定限度とした組合、好まし** 《 は、本発明の途布装置は、立設した基板の被途布面に 対して、毛管現象で塗布液槽から汲み上げられた塗布液 。を迫布する迫布装置において、迫布技を貯留可能な迫布。 液理と、この塗布液理に一端が連通され外部流出回に他。 端が連通されて斜め上方に延びる途布液流出路が前面壁 /部に配設されたンズル手段と、ンズル手段と基板を接強。 布面に沿って相対終動させる移動手段と、ノズル手段と **基板の接迫布面とを接近または離間するように移動させ** ×るギャップ可変手段と、塗布開始時近傍の薄膜化に広じ て、塗布映像を一定にするへく、ノブル手段と基板の接。 **連布面とのギャップサ法を可変するようにキャップ可変** ・手段を制御すると共に、ジスル手段と基板を被迫布面に 沿って相対移動させるように移動手段を制御する制御手 ・我とを有することを特徴とするものである。 また具体的 には、相対移動速度を制御して塗布開始時近傍において 、も一定映厚をした場合、好ましくは、本発明の塗布装置。 はい立設した基板の被望希面に対して、毛管現象で塗布 液性から汲み上げられた金布液を金布する金布装置にお して、塗布液を貯留可能な塗布液槽と、この塗布液槽に 一端が連通され外部流出口に他端が連通されて斜め上方 に延びる連布液流出路が前面重部に配設されたシズル手 度と、ノブル手段と基版を被迫布面に沿って相対移動さ 。せる移動手段と、塗布開始時近傍の齊限化に応じて、塗。 ※布膜厚が一定になるように、移動手段の相対移動速度を 可変する制御手段とを有することを持数とするものであ る。さらに具体的には、全布液構内の液面高さを制御し

て全市開始時近傍におしても一定世界とした場合。好き しくは、本発明の途布装置は、立設した基板の彼途布面 に対して、毛管現象で途布液槽から汲み上げられた途布 液を維布する維布装置において、維布液を貯留可能な絶 布液槽というの金布液槽に一端が連通され外部流出回に で他端が連通されて斜め上方に延びる金布液流出路が前面。 **筆部に配設されたノズル手段と、ノズル手段と挙板を被 連布面に沿って相対移動させる移動手度と、連布液槽内** の液面高さを検出する液面高さ検出手段と、塗布液槽の 液面高さを可変する液面高さ可変手段と、途布開始時近 | 傍の薄膜化に応じて)。全布膜厚が共定になるように 液 面高さ検出手段で検出じた液面高さを基準とじて液面高。 さ可変手段を制御すると共に、シスル手段と基板を被金 布面に沿って相対移動させるように移動手段を制御する 制御手段とを有することを特徴とするものである。以上 の場合、全布液槽はシズル手段の内部にあってもよび 外部にあってもよい。

COOST7)したがって。本発明では、ノズル手をと基。 板とのキャップ寸法が狭いほど厚膜化し、プブル手段と、 基板の被缝布面との相対移動速度が早にほど厚膜化心へ **全布液槽内の液面高さか高いほど厚膜化する途布特性を** 用いて、途布開始時近傍の薄膜化を相殺して途布開始時、 近傍の塗布膜厚を所定の膜厚に一定化する。「つまり、塗と **布開始位置の近傍において、スリット状の途布液流出路** 内に停止していた途布液の動きたしが悪い分だけ、上記 キャップ付法を挟ぐしたり、相対移動速度を早くした り、望布液物内の液面高さを高くしたりして、基板に塗・ 布されて消費される途布液の液量と、途布液槽からスリ ジト状の全布液流出路を通って供給される全布液の液量。 とか等しくなるようにしている。よって、連布開始位置 から所建の映厚が得られ、従来のような途布開始時近後 における薄膜化は防止されることになる。この場合に ち、スリット状の塗布液流出路内に停止していた塗布液 が動き出して定常速度に達するまでにはある程度の時間 を要することになるが、本発明では、この定常速度に達 するまでの時間を早めると共に、この定常速度に達する

動作を、映厚に影響するメニスガスカーブの移動位置ま での時間内に済ませれば、途布開始位置から所望の映厚 が得られることになる。

【0018】次に、さらに具体的には、チャップ付法。 相対移動速度および塗布液の液面高さの容制御項目のう 。古典教制御項目を制御心では従来は漢膜化心でじた途布 開始時近傍においても一定秩序をした場合、好ましく は、本発明の途布装置は、立設じた基版の被塗布面に対 して、毛管現象で塗布液槽から汲み上げられた塗布液を **途布する途布装置において、連布液を貯留可能な途布液**。 **博とここの途布液博に一端が連通され外部流出口に他端。** が連通されて斜め上方に延びる金布液流出路が前面集部 に配設されたノスル手段とミクスル手段と基板を被迫布容 面に沿って相対移動させる移動手段と、ノブル手段と基 板の破逸布面を接近または離間するように移動させる牛 ヤップ可変手段と、途布液槽内の液面高さを検出する液・ 面高さ検出手段と、連布液槽の液面高さを可変する液面 高は可変手度と、後布開始時近傍の薄膜化に応じて、途 布膜厚を一定にするべく、移動手段による相対移動連

無 スル手段と基板の被迫布面のキャップ寸法。および、液面高さ機出手段で検出した液面高さを基準とした 液面高さの各制値項目のうち損数制値項目を可変するように有手段を制御する制御手段とを有することを情報とするものである。以上の場合にも、連布液機はノスル手。 及の外部にあってもよいし、内部にあってもよい。

(60.19)この権政により、上記したチャップ寸法、相対移動速度および全布液の液面高さの各制御項目のうち推数項目を同時に用いれば、より安定した全布開始時近60つ変換化防止効果が得られることになる。

(0020) また。本発明における制御手段は、逆布膜、厚の変数の原因である、逆布液流出路内で迫布液が動き出す際の流出路所の大きさに応じて、逆布膜厚が一定になるように制御を行う。

100211

【発明の実施の形態】以下、本発明にほる途布装置の実施形態[2ついて図面を参照して説明するか。本発明は以下に示す実施形態に限定されるものではない。

【0022】(実施形態))図では本発明の実施形態(における望布装置の概略構成を示す到規図である。

【3023】図1において、重状に構成されて立致され、た契台1の表面側中央部に、ガラス基板などの基施2の 被迫布面を外側に向けた状態で基板2を吸着して鉛直姿 勢に保持する吸着ステージ3が配数されている。この吸 をステージ3は、用いるサイスの基板2年の外周部に対 にした値所に、吸引可能な吸着部はとしての吸盤(図示 せず)が出現自在に含されている細長い凹部3点が複数 配数されており、基板2への吸盤(図示せず)による吸 着後に吸盤(図示せず)を凹部3点内の所定位置に引き 込んで収納することで基板2を保持するようになってい る。また、吸着部材としての吸盤(図示せず)が基板2 の中央部を保持しないのは、基板2の中央部は重要な回路などが配置される部分であり、吸盤(図示せず)による真空吸引と解除によって温度が下がったり上かったりまることで連布むらとなるのを防止するためである。したかって、吸盤(図示せず)の形状も基板2の外周部だけを吸引すべく、細長い凹部3.8 と同様の細長い吸盤形状となっている。なお、ここでは、吸塞ステーツ3による基板2の保持は、吸盤(図示せず)による吹きの場合を示したが、基板2の上下左右を爪状の部状でひらかけて保持するような構成であってもよいことは言うまでもないことである。

【0024】また、この架台1の表面側および裏面側の 幅方向両端部の上下位置の4角部にそれぞれ4個の各家 イドルギヤ4か左右2組回転自在に各軸受部5でそれぞ れ軸支されて配設されている。これらの上部に位置する。 左右2組の各アイトルギヤ4にそれぞれ製げられた左右 の各スチールベルト6の一方端にはそれぞれ。ベース部 材での両端上部がそれぞれ連結されており。また、左右 の各スチールベルトもの他方端にはそれぞれ、バランス ウェイト8の両端上部がそれぞれ連結されているごま た。下部に位置する左右2組のもアイトルギャ4にそれ それ架けられた左右の4スチールベルド、5の一方端には、 それぞれ、ペース部外での両端下部がそれぞれ連結され、 ており、また、その左右の春スチールベルト5の他方端 にはそれぞれ、バランスウェイト8の両端不部がぞれぞ む連結されて、ペース部体をが架合性の表面側で、バラー ンスウェイト8が架台ナの裏面側でそれぞれ水平に保持。 されかつ上下に移動可能な状態で、在スチールベルトの が、架台1の幅方向両端部の上下方向にそれぞれ左右2 祖の春アイドルギヤ4をそれぞれ介して美回されてい る。このベース部材で上の中央部には、基板2の幅寸法 のノスルロ9を有し、そのソスルロ9から塗布液を吐出。 可能なノスルユニット!のが配設されている。これらの ベース部計7および火スルユニット・1・0とカランスヴェ イトロとかぞれぞれバランスが取れた静止状態で架台す の表と裏の個方向両端部間に水平にそれぞれ保持される ようになっている。

下の0.251また、架台下の表面側の両端部にはそれぞれも上下方向に軽型の各リニアモータイプの固定子「2 が配設されており、これら左右の各リニアモータイプは その駆動によって、アズルユニットので表数置したペース部林での両端部を各国定子下とに沿って上下に直線移動させる構成となっている。この移動手段としてのリニアモータイプは、各上下方向に配設された各スチールペルトらにそれぞれ沿ってベース部林での両端部およびもスチールベルトらの内側にそれぞれ配設されており、図2に示すように、個方向両端部の各レール部1の間にペース部14を有する固定ディ2と、ペース部材での両端部裏側の各側壁にそれぞれ各固定チャ2とでもたれ対向して配設され、各国定子、12の上をスライト自在なスラ イダ部は15とを有している。このスライダ部は15と表有している。このスライダ部は15と表有している。このスライダ部は15とれるれた合して上下方向に案内されるもりニアガイド部16と、各リニアガイド部16の間に配設されると共に 固定子・2のペース部14に対向し、図示しない善雄による励敬によって扱力を発生させる敬気回路部17の励敬による関力で、スライダ部は15は固定子・2の各しニル部13におりニアガイド部16で案内されて上下に移動自在である。このスライダ部は15が、ノスルユニット10を裁置したペース部は7の両端部裏側にそれぞれ固善されており、これらの各スライダ部は15の参助によってペース部は7か上下に移動自在になっている。

(0026) ことでは、ノスルコニット30を製造した
ベース部材での両端部を各固定子12(ごおうて上下に移動させるように構成したが、ノスルユニッド10と登板
2とか被塗布面に沿って相対的に移動するように構成すればよく、ソスルユニッド10を固定して登板2を吸差
ステージ3と共に上下にリニアモータやボールれしなどの移動手段で移動するように構成することもできる。このように、吸書ステージ3を上下に移動させる方がメスルユニッド10を移動させるよりも振動が少なく、その振動による塗布も5時止などの構造から収養ステージ3を移動させると、装置の高さが信必要となり、カリーシルームの天井高ざには制限があるので、装置の設置が舞しくなってしまう。

【0027】さらに、ノズルユニット10は、図3に示すように、基板2の核線布面に対向して開口した水平方向の棚長1・ノズルロ3から線布液を吐出可能なノズル手段としてのノズル部材19と、このノズル部材19のフズルロ9を基板2の被線布面への対向位置がとき換で示。また浄用の下方位置Nとの間で、ノズル部材19をその長手方向を回動軸として回動させるノズル部材19をその接線布面との水平方向の時間、ギャップ)を可変させるへく、ノル部材19を基板2に対して接近または韓間自在に駆動するギャップの変機構能21とを備えている。

在に駆動するギャップ可変機構部とすとを構えている。 このノズルユニットでは、逆布処理される差板とのサイズに合った幅寸法のソズル部材1:9と付け変え可能に 構成されている。

【002日】このノズル部材料9のうち、図4(音)1二はノスル部材19.6が、図4(6)に対別の型のノズル部材19.6が模式的に示されている。これらのツズル部材19.6、19.6内には、逆布液22を治める逆布液槽2.9が配設されており、この途布液槽2.3が中央部に逆布液2.2を供給する図1の供給チューブ24が連結されてお

り、ベース部はブナに栽造されたボンブ43によって供 昭チューブ24を介して外部から迫布液を迫布液相23 内に供給可能に構成している。また、基板2の接迫布面 2.8と対向する前面里部2.5に迫布液槽2.3内から外部 に斜め出向きに重通した全布液流出路としてスリット・2。 6かその幅方向に形成されている。前端面27の正端2 できば、スリッド26の出口であるメスルロ9と、その 反対側の塗布液槽23内への開口との間の高さに位置す るように形成されている。また、ノブル部はから省。1 9 6の全布液槽23には、その内部に貯留される連布液 の液面よりも上方部分において溢布液槽で3内部と連直 じてその内部を加圧し、減圧し、または大気開放にする。 ための圧力設定機構(図示せず)が接続されている。こ のスリット25は、後布液槽23の下部とノスルロ9と の間で直襲状に左上向きに傾斜した状態で連結してお り、スリット2.5の下方端が全布液槽23内に開口し、 その上方端が水平方向に細長い之ズルロ9となってい る。ことに、基版2の根絶布面2.8 と対向する前面重部 2:5の前端面2.7は、途布液の液温りが形成可能なよう。 |元:基板2の被塗布面2台|こ非接触でかつ所定の隙間2: 8 で近接するように配置される。

【〇〇29】 さらに、図4(e)の2次ル部持て9.6では、この前端面27の下端27.6とスリット26の途布。 液糖23内への間口上端との高さ範囲日内に途布液槽23内の途布液面が位置するように液面を設定し、その前端面27の上端27 bの。基版2の接途布面2.6と前端面27.5の間の時間28を上方べ無限に延長させたと仮定した場合にその時間28内に流入した途布液22が少なくとも毛細管現象などによって上昇できる到速高さ位置とスリット26の出口である2次ルロ9との間に位置するようになっている。

【10日317】また、図4(6)の別の型のノブル部材1 9.6では、前端面27の下端27ヵとスリッド26の途 布波槽20内への間口上端との高さ範囲自内に途布接槽 23内の途布液面が位置するように液面を設定し、ノブ ルロ9から前端面27の前端面上部29は、上方に開く ように傾斜している。つまり、基板2の塊逸布面2ヵと 前端面上部29との間の原間30は上に行くほど広がっており、途布波22が毛細管現象などによってスリット 26さらにノブルロ9をかして時間30内を上昇する液 面到き高さ位置まで来ている。

【10031】これらのノスル部材、19名、19名の特徴を比較すると、クスル部材、19名では、途布液22か毛細管現象などによって上昇する到達高さ位置よりを低い位置で削縮面27の上端27名が形成されているため、毛細管現象などによる途布液22の上昇力が内存されており、途布液22の途路がから所定限厚に至るまでの時間がススル部材 1.9名の場合よりも早く到達するというメリンである。つまり、ノスル部材 1.9名では、途布液22の途路のに生むる速い限厚範囲が、ノスル部材 1

9 6 の場合よりも狭いというメリッドがある。

【ロロコミ】また、ノスル部は196では、その前帰面、 27は単布液2.2で常に濡れているために垂布液22が 後くことがなく、始くことによるコンタミネーションの 発生原因は抑えられることになる。一方ベルスル部材で 9%では、前端面上部2/9の傾斜面を、 24布液2/2の液 面が毛細管現象などになって上昇する到達高さ位置は、 望皓のと望れわりなどで、消費した液量差による機内の 液面高さの度下などのため一定しておらず、液面が低下 することによって、今まで連布液22で濡れていた前端。 面上部29の傾斜面が乾いてコンタミネーションが生 じ、そこから発生したパーティクルが全布液22年に温。 入して望布されることになって、連布映の品質が低下す るという度がある。また、スズル部は 19 8 では、次に 別の基板2の接迫布面2eを連布する場合にも同様に、 前端面上部29の傾斜面を、塗布液22の液面が毛細管 現象などによって上昇する到達高さ位置は、前回の塗布 時と比べて、基板2の被迫布面2まと前端面上部29と の隙間3のが広くなったり狭くなったりまることで一定 化しない、このため、その時間30が広くなったギボシ プ部分では後面到達高さ位置が低下することによって、 ・今まで終布後22で無れていた前端面上部29の傾斜面と か乾くことになる。その乾いた部分にコンタミネーショ つか発生し、それによるパーティクルが連布液22中に 温入して途布されることになって、途布期の品質が低す するという度がある。

【0033】さらに ソスル部は190では、基版2の 被迫布面2名と前端面27との隙間28の寸法によって 塗布する連布液22の膜厚が変化するために、膜厚調整 用とむでは効力を発揮するが、細長いングルロ 9と基板 2の披塗布面2eとの時間28に、細長レンズルロタの、 両端位置で、また、連絡めの位置と連絡わりの位置など でギャップ差が生じるような場合には、その時間28の 差が塗布膜厚差となって反映することになって、基板2 の被坐布面28に均一な秩序の坐布液22を坐布するこ とかてきないという思かある。これに対して、 ノスル部 材 (19)5では、基板2の厚みが一定でなかったり基板2 の被争布面ですと細長いシスルロッとの原間さった。 基 板2万反っていたリンズル部は19もが傾いていたりし て、細長いノスルロタの両端位置で、また、塗鉛のの位 置と連絡わりの位置でギャップ差があるような場合に ち、隙間3.0が上方に広がっているので、細長いシスル 口9の両姉部などでのギャップ差が吸収されて、途布膜 厚差が生じにくく、基板との被迫布面でもにより均一な 映厚の金布液22を金布することができるようになる。 つまり、隙間30の寸法が小さくなるほど途布映摩が厚 くなるが、この場合・時間30を上昇する途布液22の 液面到達高さ位置も上昇することになり、前端面29の 順斜面で液面が上になるほど液面位置における隙間寸法 も増えて、細長いシスルロ9の両端部などでのギャップ

差が吸収されることになる。この上昇液面位置における 時間寸法が逆布限厚に影響しているため、時間30の寸 法が小さくなるほど逆布限厚が厚くなるが、上昇液面位 置における時間寸法は広がって連布限厚が薄くなって連 布限厚差は生むにくくなり、基版2の接連布面2。まに対 してより均一な限厚の連布液22を連布することができ るようになる。

[0034] 一方。図3のノスル部は回動機構部20 は、図示しない重視弁で制御されて、ロッド先端部3分 を伸長位置と収縮位置との間を移動させるエアーシリン ダ32が、矢印方向のにシリンタ前方部のピン329を 回動中心として回動可能に触支されている。 このロット 先端部3月准、アニム部株3/30三方端部と回動可能に ピン連結されてリンク機構を構成しており、デーと部材。 0/3の他方端部は駆動軸3/4/ごその長手方向に直交する。 方向から回動力を伝達可能に固定されている。この駆動 触34は、所定幅で水平方向に延びたベース部は35を 下方から支持する支持部状 3.5 mを増方向から直通して 固定されている。このペース部は25の前方端線上側に はメスル部材19かそのメスルロ9を基板2の接急布面 2 9.側に向けた状態で、シスル部は1/9の長手方向と駆 動軸3.4の軸方向が一致する方向になるように取り付け 。 られている: 図3世、エデーシリンダ32:0月ット先端。 部31が伸長した場合であり、このとき、ノスル部株1 9のソスルロ9は差板2の被塗布面2。に対向して塗布 可能な状態である。これに対して、エアーシリンダ 3-2。 の口少十先端部3寸が短輪した場合には、少文ル部材々 9のノスルロ9は、2点領棋で示すように下方を向いて、 図示しないフスル洗浄手政によりフスル部材土自か洗浄 可能な状態となる。このロッチ短輪の途中で、ピンコン e を回動中心としてエアーシリング3.2が実印方向では 推動しつつロッド先端部31が密報されることになる。 【0035】また。ギャップ可変機構部を1は、ステッ ピングモータやサーボモータなどの接触モータっち少 前後の軸受部372 3.8で軸支され、この接触モータ3 5の回転軸に連結部39を介して連結されたボールねじ 4.0と、このボールカじゅっに舞合した移動部材4.1 と、移動部は31の上端が下面で固まされていると共に ノスル部材回動機構部2.0を支持して基板2.0接達布面 2 a に対してシズル部材(1.9の前端面27か接近または) 雄間するようにスライト自在なスライト部は4/2とを備 えており、接離モータ3.6によるボールれじ4.0の回転 て、移動部は41か、ノスル部は19およびノスル部は、 回動機構部20を載置した状態で前後に移動自在に構成。 されている.

「COOG 51」ことでは、ギャップ可変機構部21は中央部で個所として、基板2の厚さのはらっき範囲内でギャップではを調整するようにしているが、さらに、基板2の厚きのばらっきたけではなく、基板2の個方向にデーバがあって左右両端部での厚さけまに差があるような場

合には、ギャック可変機構部を1をベース部材での左右と側所配配することで左右独立にギャップ寸法を調整することができ、ノスルユニット10の左右に長いソスルの部材19を「挙収をの幅両端部で厚さが異なることによる個方向テーバに合わせて平行に、左右位置で等ギャップ寸法として傾け得るように構成することもできる。
【003737回ち(e)は基板とノスル部状とのギャップ重と、全布関係との関係を示す回である。

【0038】図5(a) 心元子ように、基板2の被塗布。面2aと、アズルロ9を有するアズル部は19の前端面27との時間(キャンス章)2日に応じて塗布膜厚が変化する特性があり、そのギャップ量が大きいほど、それに応じて塗布膜厚が薄くなる。

【0039】この図5(6)のボヤッズ単三応じて望布 膜厚が変化する特性で、途布開始時近傍で薄膜化する特 性を、連布開始位置近傍でも所望の連布膜厚で一定化する るように補正することができる。 つまり、独布開始に置 近傍で漢明化に応してギャップ重を変化させること。即 ち、キャップ量が一定であれば塗布開始時の薄い膜厚状 態から所望の塗布膜厚になっていくが、この薄り膜厚状 態の変化を子測し、その子測した薄し秩序状態と所望の **途布限厚との関厚差に応じて塗布開始時のキャップ量を** 小さなものとしておき、そのキャップ量の減少状態から 通常塗布時のギャップ乗までの増加を図ることで、塗布 開始位置近傍で津くなる塗布膜厚を発正するように制御 ずれば、途布開始位置近傍においても所望の途布膜浮で ※一定にすることが可能となる。この場合にも、スリット 2.6内に停止していた途布液が動き出して定常速度に達く するまでにはある程度の時間を要することになるが、本 発明では、この望布液流出路内で望布液が動き出す脛の。 流出抵抗の大きさに応じてそれによる薄膜化を補償する ようキャップ車を減少させることで連布開始位置から所 望の秩序が得られることになる。

(0040)図6は、図1の連布装置の根幕制御構成を示すプロック図である。

【0041】図6において、操作部52としては、数字を入力するテンチー、電源のオン・オフを入力する電源 チー、遅布スタートキー、リニアモータ1.1の駆動速度 の産準値をマニュアル設定する速度設定ギーおよび、接 離モータ36を駆動させて基板20被迫布面20とシス ルロ9との原間20または原間30を調整する原間設定 キー、基板サイス、連布液粘度および途布限度などを設 定する存種設定ギーなどで構成されている。また、この 操作部52が接続される制御部53はROM54および RAM55に接続されており、ROM54内に登録され た各制御プログラムで用いる制御データを、操作部52 から制御部53を介してRAM55内に書き込み可能で あるる

【0042】また。これらの操作部52、ROM54お よびRAM55が接続される制御部53は、リニアモニ

タ駆動回路5.6を介してリニアモーダーでに接続されて おり、ROM54内に登録されたリニアモーな駆動制御 プログラムと、操作部ちどから入力され、リニアモーダ 駆動制御プログラムに対応した制御学ータに基づいては 制御部5.9世、その制御信号をリンアモッタ駆動回路5 6年出力し、リニアモニタ駆動回路5.6かけエアモニタ 11を駆動してペテス部材で上のジスルユニット 10を . 華振名の接途布面2·a に対する所定上下位置に移動自在 である。また、制御部53は、ROM54内に登録され たリニアモータ駆動制御プログラムと、基板サイズ 🏖 布液粘度および塗布膜厚などの各種設定寺一からの入力。 り。操作部5.2の全布スタードキーの入力によって、リ ニアモータ駆動制御ブログラムに対応じた制御データに **華ブいて、リニアモータ駆動回路5.6を介してリニアモ**/ 一タ:1.1を駆動して所定速度でジスル走行させつつ途布 可能なように制御するようになっている。

[0043] まちに これらの操作部52 ROM54 およびRAMS5が接続される制御部5つは、接離モー タ駆動回路5.7.を介して接離モータ3.6に接続されてお り。ROM5-4内に登録された接離モニク駆動制御プロ グラムと、操作部52から入力され、接触モニダ駆動制。 御プログラムに対応した制御データに基づいて、制御部 5.3は、その制御信号を接離走一な転動回路5.7に出力。 し、接離モーク駆動回路52が接離モータ36を駆動し でペース部材を上のグスルヨニット。10を基版をの接換 が、新国2 a に対して接近または離間させて所定ギャップ位。 《置に移動自在に制御可能である》。この制御データとして、 は、逆布する途布液の粘度や逆布速度、目標とする逆布 映厚などに基づして、途布開始時に途布液流出路内で途 布液が動き出す際の流出抵抗の大きさとそのためにとの。 権な李明状態になるかという実験データが、操作部52 から制御部53を介してRAM55内に子の登録されて おり、その登録された理撰データと所望膜厚との解厚差 たけ厚くずるように、制御部53は、接離モーク駆動制 **御プログラムに夢ついて基板2とグスル部材 19との目** 標のギャップ位置に、接離モニタ駆動回路5つを介して 接離モーな3点を駆動させるようになっている。このよ うにして、制御部5.3は、盗布開始時近傍の津限が所望。 の目標映序で一定化するように、基仮名に対してノブル。 部材化りを。望布開始時には通常の定常状態の望布時の ギャップよりも近接させておいて連布を開始し、その後に 徐々にそのキャジフを広くして、途布液流出路内で途布 液が動き出してその流出速度が定常状態になるのに対応 して通常の塗布時のギャップの大きさまて離間するよう に制御する構成となっている。

【100744】図7は途布開始時の移動距離に対する関厚の関係を示し、(a)はパラメータが奉板とノスル部はどの相対移動速度の場合の図、(b)はパラメータが途・布液の社度の場合の図である。

[DO45] 図7 (a) において、華板2センスル部材。

1.9との核単本面2.6(に治った相対移動速度が1~v1つは、v1~v2~v3であって、この相対移動速度が早くなるほど薄限積極は広くなっている。例えば相対移動速度v2では移動距離がか1まで、相対移動速度v2では移動距離がか2まで、相対移動速度v3では移動距離がか3まで速限となる積極であって、それ以降は相対移動速度に応じた一定膜厚で定常積極となっている。したがって、単布関始時の薄膜にする区間は相対移動速度が遅いほと短くなる。したがって、単布関係を厚くする場合には、相対移動速度を遅い状態のままで、単布液槽23の液面高さや、基板2と火ズル部材19のボャップでまなど他の塗布条件で制御する方が単布開始時近傍の薄膜化への影響は少なくなる。なお、相対移動速度を制御して単布開始時近傍の薄膜化を防止することについては、次の実施形態2で後述する。

[0046] 図7(6)において、坐布液の粘度5点 p. 10cp、15cpは、5cpsT0cp<15c p. 10cp、15cpは、5cpsT0cp<15c p. 10cp、15cpは、5cpsT0cp<15c p. 10cp、15cpでは移動距離がの1.1ま でいる。例えば粘度5cpでは移動距離がの1.2まで、粘度1.5 cpでは移動距離がの1.2まで薄膜となる領域である。 ですれば降け液粘度に応じた一定膜厚で定常領域となっている。北たからで、坐布開始時の薄膜化する区間は 液粘度が低いほど短くなる。したかって、途布膜厚を厚くする場合には、途布液の粘度を低い状態のままで、途 布液槽2.3の液面高さが、萎板2とメスル部は1.40の半 サップ寸法など他の途布条件で制御する方が途布開始時 近傍の薄膜化への影響は少なくなる。

[0047]以上のROM54、RAM55 刷御部5 3、リニアモータ駆動回路5.5および接離モータ駆動回 能57によって制御手段が構成されており、制御手段 は、金布開始区間の津鉄化に応じて、金布峡厚が元宝に なるように、クズル部材オロと基版での返途布面ですと のキャップ対法を可愛するようにギャップ可愛手段とし での接離モニタ36を制御すると共に、クスル部は19 と単版2を被坐布面/2012/2013 で相対移動させるように 移動手段としてリニアモータインを制御する構成となっ ている。つまり、制御部5つは、途布開始時近傍位置の 津に戦厚状態から所望の途布映厚になる映厚変化を予測 し、その子測した強い秩序と所望の途布秩序との差を担 殺するように、キャップ量を減少状態から通常塗布時の ギャジフ重まで広げるごとで、途布開始時近傍で薄くな〉 る途布関厚分を是正して、途布開始時近傍においても所 望の金布映理とするようになっている。

【0048】上記権以により、以下、その動作を説明する。ここでは、キャップ寸法の変化に対して連布映厚に差が出やすらノスル部は19をを制定とって説明する。 【0049】まず、所定の連布液を連布処理する基板2を推送ロボット(図示せず)などによって推送後に、基板2の外周部を吹きステージョの複数の吹撃に対応させ た状態で所定の位置に位置決めして、基板との鉄金布面を外側に向けた状態で基板とを各収盤で収美する。さらに、各収盤を収差ステージのの凹部のe内の所定位置に引き込んで収納することで基板とを保持する。

[0050] 太江、少ダル部は196内の連布液槽23。 三所定型の途布液2.2を美図1.0%年以部材以上に載置 されたボジブ 43 にて所定の供給速度で供給チューブ2 4を介して供給する。この途布液槽23人の途布液22 の供給は、、ノスルコニッド10の停止争に行う方がよ い、これは、連布中に連布液構23に連布液22の供給 を行えば、望布波排23内の全市液22の液面が採れ て、その高さが変化する液面に応じた波動が火スルロ:9 を介して伝播して全布もらとなる母があるためである。 【0051】古らに、制御部53は、基板2の被迫市面 2aに対する原点位置にノスルユニジドイロにおけるノ スル部材 1.9 gのノスルロ9を上方向または下方向に移っ 動するべく、少久加立三ット10と共にベース部はうを リニアモータミンによって移動させる。このとき、RO M 5 4 内に登録されたリニアモー 女駆動制御プログラム とその制御データに基づいて、制御部5/3が、その制御 「信号をリニアモーダ駆動回路56に出力することで」」() ニアモータ駆動回路5.6がリニアモータ 1.1 を駆動して 3ース部はフェのンスルユニッド10におけるノスル部 材196を基板2の被迫布面28に対する所定の迫抗の 位置に原系復帰させることができる。この場合の制御示 一々は、華板2の保持位置が精密な場合には、登録され、 た原点データであり、また。マニュアル的に操作部5-2。 から所定の高さ位置が入力されたテータであってもよ り、さらに、連布液22の連絡の位置に頂点センザ(図 示せず)を設けて、その頂点センサ(図示せず)が公二 ス部材フを検知する所定の連結の位置で、制御部5.3か ベース部材でを停止するようにリニアモーク駆動回路5 6を介してリニアデータナナを駆動制御してもよし、 【0052】 おおに、基版2の接通布面2。とグズル部 村は自省のグスルロタとの所定の中央ジブオ法に移動する **ろべく、接離モータ35の駆動によるボールれじ40お** よび移動部材 4 1によりノスル部材 1 9 6のノスルロ 9 を基板2の披塗布面に対して接近または雑間するように 移動させる。このとき、ROM5.4内に登録された接離 モータ駆動制御プログラムとその制御データに基づし て、制御部ち、3が、その出力制御信号を接離モニな駆動 回路5.7に出力し、接離モータ駆動回路5.7が接離モニ タ36を駆動してペース部体フ上のノスル部材に96 を、図り(9)に示すように基板2の被迫布面2。に対 する所定の近接キャップ位置に移動させる。この場合の 制御データは、鈴布液22の私度が目標途布膜厚、鈴布。 連貫、液面高さなどの各種塗布条件に基づいて、塗布液 流出路内で塗布液が動き出す際の流出抵抗の大きさに応 じて塗布開始時近傍の薄膜分を捕慣することを考慮して 設定され登録されたギャップテータ(所定ギャップ位置)

データ)であってもよく。また。これらの各種連布条件 に基づいて連布開始時近傍の意限分を補償することを考 虚した実験ギャップテータを参照してマニュデル的に操 -作部5.2から入力されたギャップテータであってもよ ルンこの目標キャップ位置にメスル部材 1 9 a を移動さ せたとき、前記圧力設定機構を動作させて途布液槽2、3 内の圧力を大気圧とするかまたは一時的に高めるなどに よるディスペンス動作によって基板2の破逸布面2aと ノスル部材19歳の前端面27との間には、途布液22 が毛管現象で塗布液槽で3内から汲み上げられて液温り か形成される。

[0053] さらに、基板2の被坐布面26に所定の塗。 の布膜界で全布するペペー操作部5·2のスタートキーを操 作すると、前記圧力設定機構により塗布液棚23万を大 表開放にするとともにROM54内に登録されたリニア モータ駆動制御フログラムとその制御データ、および、 接離モータ駆動制御プログラムとその制御データに参う いて、制御部53は、その出力制御信号をリニアモータ 駆動回路56に出力し、ガニアモニタ駆動回路56かり ニアモニタボルを駆動してベニス部体スをクズルユニッ 上70と共に華仮2の被連布面2aに対して下方向に移っ 動きせると共に、登録されたギャップデータに基づいて 基版2とノスル部は1.9 aとのまヤップ寸法を広げる方 向にキャップ制御をしつつ所望の一定膜度で塗布を行う ことになる。

【0054】このとき、この制御部53による制御ルー プは開ループであり、目標金布膜厚や金布液の私展、当 イヤップ寸法などの各種塗布条件に基づいて、RAM55 1.登録された全布開始近傍位置の薄膜データ-(実験デー タ)と所望の目標膜厚との膜厚葉だけ厚くするように基 板2とノスル部は198との所定のキャップ寸法を演算。 じてもオップラータを得るか、RAM5Sに登録した手 イヤンプデータ(実験データ)を持つようにしておき。こ の所定のギャップデータによる目標ギャップ位置に、割 御部53は接離モニタ駆動制御ブログラムによって、接続 離モータ駆動回路57を介して接離モーダ36を駆動さ せてノスル部材19.9を損失移動させるようになってい る。このようにして、途布開始時点から所望度厚となる までの塗布開始区間で、制御部53は、ノズル主行させ で塗布を行いつつ、基版2の被塗布面2。に対してシス 北部林ヤワ8を接近状態から離間させるように制御が為 され、後布開始区間の薄限分を捕獲して一定联厚とす

【9955】このソスル走行において、ます。図8 (ら)に示すように、ノスル部は1.9~の前端面27の) 上端276が華板2の望布開始位置にくるまでの時間内 [3: 図8 (a) に示す近接キャップ位置から図8 (b) |2元す全布用の所定ギャッズ位置までダズル部材 1.9.a を離間するように、制御部53が接離モニタ35を駆動 制御してノスル部材1.9%を移動させるようにする。そ

の後、図8(c)~図8(e)に示すようにクスル部材 1/9点を下方向に移動させつつ同一のメニスカスカープ ロで同一限厚に途布する。

100561以上のように、本実施形態にはおば、ジ ブル部材19と基板2の被塗布面2mとのギャップ寸法 が狭いほど厚膜化する途布持性を用いて、途布開始時近 傍の薄膜分を相殺して金布開始時近傍の途布膜厚を所定 関厚に一定化することかできる。この途布開始時点から 所望映厚となるまでの絶布開始区間において、スリット 2.6内に停止していた塗布液の動きたしが悪い分だけ。 上記すセップサ法を挟くすることで、 奉板とに途布され て消費される液温り減少比率が高くなることと主細管現 象が強く無くことによって、望布液物23からスリット。 25を通って供給される液量を増やすことができるた め、塗布開始位置から所望の一定限度を得ることがで

き、従来のよう女連布開始時近傍における薄膜化を防止 することができる。

【ロロ57】また、従来の回転塗布方式のように基板2、 を水平に支持セず基板2を立設するために、その設置ス。 ベースの競小を図ることができ、また、従来の回転塗布 方式のように基版名を回転させた遠心力で途布液を周り に振りきりづつ途布するのではなく、立路した基板2月に 対して、基板での被塗布面に沿ってノスル部材は立をり、 二アモータイナで移動させつう。/毛管現象で供給された **塗布液を基板20被塗布面に塗布するため、塗布液の節** 的を図ることができる。

10058](実施形態2)上記実施形態1では基板20 とノズル部材19の前端面27とのギャップ付法を制御 して全布開始時近傍においても一定映算とする場合につい いて説明したが、本実施形態2では基板2とノスル部材 1.92の相対移動速度を制御して途布開始時近傍におい ても一定秩序とする場合である。

【00.59】図5(b) は華板とノスル部材との相対移 ※動速度と3、後布膜厚との関係を示す図である。

【100.60】 図5(6) [2示すよう[二基版2と火ス]]》 部状まっとの相対多数連携である金布連度に応じて金布 既厚は直線的に変化する特性があり、この途布速度が早 くなるほど、それに応じて塗布映厚が厚くなる。これ は、例えば前端面27の上端275に形成される図4の メニスカスのカーブ形状のか、途布速度であるノスル主 行速度が早くなると軽く(曲字半径が大きい)なって映 厚が厚くなり、また、そのソスル走行連度が遅くなると きつく(曲字半径が小さい)なって映厚が薄くなるため である.

[006] この図5(6) の相対移動速度に応じて途 布膜厚が変化する特性で、維布開始時近傍で薄膜化する。 特性を、逆布開始時近傍でも所望の逆布膜厚で一定化す るように補正することができる。つまり、この途布開始、 時点から所望限厚となるまでの金布開始区間で強敗化に 瓜して相対移動速度を変化させること、即ち、相対移動

連貫が一定であれば坐布開始時近傍の海に楔界状態から 所望の単布限厚になってくるが、この海に解厚状態の変 化を予測し、その予測した理じ解厚状態と所望の自標膜 厚との解厚差に応じて坐布開始時の修動速度を高速にじ た後、相対移動速度を高速状態から過常速度までの退少 させることで、連布開始時近傍で薄くなる途布既厚を 正するように制御すれば、この単布開始時点から所望限 厚となるまでの単布開始区間においても所望の単布限厚 で一定にすることが可能となる。この場合にも、スリッ ト2日内に停止していた遅布液が動き出して定常速度に 達するまでにはある程度の時間を表することになるが、 本発明では、この連布液流出路内で途布液が動き出す厚 の流出抵抗の大きさに応じてそれによる薄限化を補償するよう相対移動速度を高速とすることで金布開始に置か ら所望の映厚が待られることになる。

【0062】本実施形態2の制御推成は図5の場合と、 ROM54。RAM55、制御部5.3、リニアモーは野 動回路56および接離モータ駆動回路57によって制御 ・手段が排成されている点は同様であるが、この制御手段 の制御内容が、この途布開始時点から所望膜厚となるま での発布開始区間の薄膜化分を相殺して過布限厚が一定 になるように、ノスル部材19と華版をとの映画市面2 9/15/6つた相対移動連度(望布連度)を可変するように 後動手段上してのリニアモータ11を制御する点が異な っている。つまり、相対移動連度が一定であれば、塗布 開始時近傍の薄い膜厚状態から所望の塗布膜厚になって いくが、制御部53はこの秩序変化を予測し、その予測 じた薄い映厚と所望の目標映厚との映厚差を相殺するよ うに、相対移動連度を高速状態とした後に通常塗布時の 全布連貫まで迅速することで、この全布開始時点から所 里映厚となるまでの連布開始区間で薄くなる連布映厚分 を是正して、全布開始時近傍においても所望の一定全布 供厚とすることができるようになっている。

1.00-5-61 全記構成により、以下、その動作を説明すべる。 ここでは、傾斜面の前端面上部2.0を有するノスル 部付1.9 5を例にとって説明する。

【ロロ64】 まず、所定の塗布液を終布処理する基板とを推送ロボット(図示せず)などによって推送した後に、基板との周囲を吸きステージの複数の吸盤に対応させた状態で所定の位置に位置決めして各吸盤(図示せず)で基板との周囲を吸きして保持する。さらに、ノスル部材196内の塗布液程と3に所定の供給速度で供給チューブと4を介して供給する。さらに、制御手段53は、その基板2のサイスの被塗布面に対する頂点位置にノスル部材196のノスルロ9を上方向または下方向に移動すべく、ノスルユニット10と共にベース部材7をリニアモータコ・ドフよって移動させるように、制御部53は、企布液の粘度、途布速度およ

び液面高さなどの各種途布条件に基づいて、差板との被 途布面と前端面27のシスルロ9との所定のギャップ寸 まを算出してギャップデータを得るかまたは、登録された実験データから選択してギャップデータを得る。この ギャップデータに基づいて、制御部う3は、接離モータ 35の駆動によってボールねじ40などを介してシスル 部材196を基板2に接近または雑間するように移動させる。このとき、基板2の接途布面20とンズル部材1 96の対端面27との間には、前記圧力器定機構を動作 させて途布液槽23内の圧力を大気圧とするがまたは一 時的に高めるなどによるディスペンス動作によって連布 液が毛管現象で整布液槽23内から汲み上げられて液温 りか形成される。

【0065】次に、基板2の複雑布面2e12、目標とする単布既厚で連布するべく、操作部52のスタートキーを操作すると、前記圧力設定機構により単布液構23内を大気間数にするとともに制御部53さら」にリニアモー2駆動回路5.5を介してリニアモー217が不方向に所定の高速度となるよう駆動開始され、その後徐夕に通常単布重度まで迅速するように駆動されて、基板2の接筆布面2eに連布開始近傍位置においても所定の目標限度で一定に連布制行力れる。

100/66) つまり、この制御部53/日よる制御ルビブ は開ループであり、目標連布膜厚や連布波の粘度、羊や ップ寸法などの各種塗布条件に基づいて、RAM5.5に 登録された全布開始時近傍の湾限データ(実験データ) と所望の目標映算との映算差だは厚くするように基板2 とダスル部は19日との相対移動速度を演算して速度デ 一名を得るか、RAMS5に登録した相対移動連度デニ 交(実験データ)を持つようにしておき、この所定の速 度データによる相対移動速度に、制御部5.0はリミクモ - 久駆動制御 プログラムによって、リニアモーク駆動回 。 第556を介してリニアモータイナを駆動させてシズル部 、休ま9rbを下方向に移動させるようになっている。この ようにして、連布開始時点から所望膜厚となるまでの全 布開給区間で、制御部5.3は、ンズル走行速度を高速度 から通常の塗布速度まで迅速させるように制御し、塗布 開始区間の薄膜分を捕充して一定膜厚とする。

て0057)このとき、まず、ノスル主行において、図 9 (多)に示す途布括めのソスルロラからの液面到透距離、於 途布の定常状態において液面が毛細管現象などで上昇することができる高さタよりもぜくなるように、ノズル部は196を基板2に対して担対的に下降させて途布を開始すると、ノズル部は196の前端面上部29を液面が上昇しばじめ、その後に図9(6)に示すように一定高さ少となって途布の定常状態となるが、このようにノズル部は196の所定液面到達距離シにヌニスカスカーブのかくるまでの時間内に、ノスル主行速度を高速度から通常

の途布達度まで頂達させるように、制御部ちらかリニア モテタイトを駆動制御してソズル部材19bを下方向に 移動させるようにする。その後、図9(6)に示すよう にメズル部材19bを不方向に移動させつつ上記所定数 面到達距離yにある同一のメニスカスカープロで同一膜、 理に塗布されることになる。

【0068】このどきのシスル部は19.6と基板2の相対移動速度(連布速度)出上び連布膜厚との関係を図り(d)に示す、図9(d)では、本実施形態についての語彙を実験で、比較例として従来例として先に説明した時間平8-141.463号立転の構成についての語彙を破験で示し、それぞれのグラスは定常状態の値を示す。

【文のでき】比較例においては金布開始後、メニスカス カーブの移動速度(図示せず)が一定になるようにシスト ル部材の移動速度を一時的に定常速度よりも高め、メニ スカスカーブの移動速度が一定になるのに応じてノスルー 部材の移動速度をも定常速度に戻じている。これによ り、全布の初期においては全布秩序は比較的急遽に上昇。 しているが。メニスカスカーでの移動連度が一定になり ノズル部材の移動速度が定常速度に戻っても、 逆布酸厚 は依然として定常状態の値には達しておらず、意味化す 。る傾向が残っていることがわかる。これは、メニスカス。 なっプの移動速度が定常状態であっても、プスル部材の 全布液流出路内での全布液の速度が、 途布液が動き出す 際の流出速度により。未たに定常速度に達むていないた **めてある。その後、シスル部材の金布液流出路内での金。** ※布派の連貫は緩やかに上昇北。 その速度が定常状態に達 したときに、途布秩序も定常状態の値となるが、途布開。 始時の薄膜化がかなりない範囲で残っていることがわか *\$*...

【0070】それに対して本実施形態においては、ゆ布 開始時から。ノズル部材の途布液流出路内で連布液が動。 き出す際の流出抵抗の犬きょに応じて、それによる強度 化を捕伐するようは、相対移動速度を比較例よりもさら に高速としている。そして、比較例においてはダニスカ スカーブの移動速度が一定になるとともにブズル部材の 移動速度を定常速度に戻しているとき(図9(d)中の に 1点)でも、本実施形態では久ズル部材の途布液流出 路内での望布液の速度が塗布液が動き出す際の流出速度 日より定常速度に達していないので依然として定常状態 の途布速度は火毛大きな途布速度を保っている。そのた の、途布の初期においては途布限厚は比較例よりも急峻 「二上昇し続けて比較例よりも速く定常状態の途布映度に 《達する。そして、ノスル部材の途布液流出路内での途布》 液の速度が定常状態に達した位置(図9(d)中の4.2 点) において、塗布速度が定常状態の速度になるように 制御されている。これにより、本実施形態では定常状態 の全布秩序に達するのが比較例と比べてきわめて早く ・絶布開始時における薄膜化の発生範囲を顕著に低迫して

いる

で007 17 以上のように、本実施形態をによれば、人 スル部材 19と基板2との相対移動速度が早いほど厚膜 ・化する逆布特性を用いて、逆布開始時近傍の意味分を補。 慣して連布開始時近傍の途布限厚を所定限厚に一定化す。 るごとかできるべこの全布開始時点から所望秩序となる。 までの塗布開始時区間において、上記相対移動連度を早 くすることで、華振学に途布されて消費される途布液の -液量が多くなることによって、スリット2.6内に停止し、 ていた金布液の動きだしがよくなるため、途布開始位置 から所望の一定映厚を得ることができ、従来のような途 布開始時近傍における薄膜化を防止することができる。 【0072】(実施形態3)上記実施形態1ではます。 プゴ法を制御して連布開始区間においても一定関厚とす る場合について説明し、上記実施形態 2では相対移動達 度を制御して途布開始区間においても一定秩序とする場 合について説明したが、本実施形態3では、途布液槽内 の液面高さを制御して塗布開始区間におしても一定関厚。 とする場合である。

【0073】図57(c) は金布液槽内の液面高さと金布 映写との関係を示す図である。

[00741図5(o)・に示すように、途布森権内の液 面高さに応じて途布膜厚が変化する。つまり、途布液槽 内の液面高さが高い程、途布膜厚も厚くなり、また。そ の液面高さが低い程、途布膜厚も薄くなる。

【①ログラ】この図5(e)の液面高さに応じて塗布膜厚が変化する特性で、塗布開始時点から所望限厚となるまでの塗布開始区間で専取化する特性を、塗布開始近停位置においても所望の目標既厚で一定化するように補正することができる。つまり、この塗布開始区間で連取化に応じて液面高さを変化させること。即ち、液面高さか一定であれば塗布開始時近傍の湾に限厚状態から所望の目標既厚に変化するが、この達は限厚状態の変化を予測したその予測したきで映厚状態と所望の目標膜厚との膜厚差に応じて塗布開始時の液面高さを高くじた後、所定の高い液面高さから通常塗布時の液面高さまでの液面高さを低下させることで、この塗布開始区間で達くなる塗布既厚を是正するように制御すれば、この塗布開始区間においても所望の目標膜厚で一定化することが可能となる。

【0075】図10社》本発明の実施形態3における途 布装置の概略構成を示す模式図であり、図1一図3と同 様の作用効果を奏する部は3は同一符号を付じてその説 明を省略する。

【0077】図10において、金布液22を供給可能な ノズル手段としてのノズル部片60には、上記途布液神 23の代りに、気層のない液温り部61か形成されてい るいこの液温り部61は、斜の上方に位置するメズルロ 9に塗布液流出路としてのスリット62eを介して連結 されていると共に、その液温り部61の不方部には坐布 液供格管525の一端が連続されている。この連布液供格管525の他端は、連布液22を所定量貯留可能な外部維布液性63の底部に連続されている。この外部連布液性63の上部蓋64には連布液供給管55が連続されており、外部連布液性63にボリズ43により連布液22が供給可能となっていると共に、バルブ65によって連布液22が流量調整可能となっている。また、外部連布液性63には、その内部に貯留される連布液の液面よりも上方部分において外部連布液性63内部と連直してその内部を加圧し、減圧し、または大気開始にするための圧力設定機構(図示せず)が接続されている。

【0.0.7.8】また、外部連布液構の3には、塗布液2.2 の液面高さを検出する液面高さ検出手食としての複数の 光センサなどよりなる各液面センサ 6.7 が高さ方向に順 次配設されている。この外部連布液構6.3 の下方位置に は、外部塗布液構6.3 の高さを可変自在な液面高さ可変 手段としての構高さ可変手段6.8 が配設されている。これらの液面センサ 6.7 と機高さ可変手段6.8 が配設されている。これらの液面センサ 6.7 と機高さ可変手段6.9 は、塗布 開始時点から所望限度となるまでの塗布開始区間の薄膜の 分を相報して塗布限度が一定になるように、液面高さ検 出手段としての各液面センサ 6.7 で検出した液面高さを 基準として伸高さ可変手段6.8 を制御するように構成されている。

〔0079〕回1〕は、図10の梅高さ可変機構の具体 の情点を示す一部分解製機図であり、図12は、図11 の××執縦断面図である。

上板81の間に3本のガイド軸82が立設されて固定さ れており、これらの3本のガイド触82がそれぞれ、可 動版83行画定された各ボールブジジェ84を直通した。 状態で下板80と上板81の間を3本のガイト軸82で 案内されて上下に移動自在に構成されている。外部に対 する時度のために、土板81と可動板83の間の各ガイ F軸82の周りにはそれぞれ。伸び縮み自在なベロース 85かぞれぞれ設けられており、また、不板8g上に設 りられ各カイト軸82あよびリニアアクチュエータであ を覆う筒状部材8口台、と可動板83の間にも音ガイド曲と **き**2およびリニアアクチュエータフラを覆う(**はび前**み自 在なベローズ85か設けられている。また、可動板88 と上板84の間にこの可動板83の下面中央位置にスキー グルニ87が設けられている。このストラルニ87にリン アアクチュエータ75のアクチュエータ部88の先端。 部が当接するように、リニアアクチュエータブラが上向 きに、下版8の上に立路された固定部体89に固定され ている。この場合、アクチュエータ部88の先端部は上 下に出退自在に構成されており、その先端部の上示移動 に伴って可動板83を上下に移動可能なように構成され でいる。

【0081】また。この可動板83の側面には取付け板

9.0を介してダンク固定部は9十か固定されており、このタンク固定部は91は時で型に構成されている。また、この時で型の元91.6に外部連布液槽63の外周部を差し込み可能になっており、その時で型の元91.6に外部連布液槽63を差し込み後に、クリック方式のロック機構92によってその時で型の元91.6を確保して外部途布液槽63を固定可能としている。また、この取付け振9.0には、タンク固定部は91.の時で型の元9.1.6の下方位置で実き出ずように2本の丸棒9.3が固定されており、これらの2本の丸棒9.3によって時で型の元9.1。に外部連布液槽5.3を差と込れた時にストンパーとなって高さ方向の位置決めとなるように構成されている。

【0082】 さらに、タンク固定部は94の下面側には取付し振り4を介して3個の液面センサ57が高さ方向に所定間隔を置して配設されている。この場合の音液面センサ57は反射型の光センサであって、外部逆布液槽63の容器を透明容器とし、光センサの投光部から出対した光の反射率が透明容器内の液の有無で異なり、投光部からの出射光が受光部に戻るかどうかで透明容器内の液の有無が判別可能である。さらに、この外部逆布液槽63の上部に設けられた上部益64には逆布液性結管655 もよび、槽内部と外部とを速道する速道管95が速結されており、また、外部逆布液槽63の底部には、一幅がノスル部状60に速結された逆布液性結管52 b、の他一幅が更結されている。

【0083】 きらに、可動板83には、可動板83の下の側に位置するペロース85の内部と、動板83の上側に位置するキャロース85の内部と、動板83の上側に位置する各ペロース85の内部とをそれぞれ連通する母呼吸孔95がそれぞれ設けられており、可動板83が上下にスムースに参助可能なようになってよう。また、この可動板83の原金高さ位置を検出する近接センサラブによる可動板83の検出により、制御部プルは原金高さ位置と判断するようになっている。さらに、置状部株806には、全春ガスの流入ロ986および流出ロ996と、リーアアクチュエータブ5と電気的に接続されるコネクタ99とが設けられている。なお、以上の図10の概念さ可変機構は、図1のペース部様7上に載置されて用いられることになる。

1008:47 図13は、図100途布装置の概略制御構成を示すプロック図であり、図6と同様の作用効果を奏する部材には同一の符号を付してその説明を省略する。「CQ851 図13において、操作部32が接続されている制御部71はROM72およびRAM2.3に接続されており、ROM72内に登録された各制御プログラムで用いる制御データを操作部5.2からRAM7.3内に書き込み可能である。また、これらの操作部5.2、ROM7.2 およびRAM7.3が接続される制御部7.1 は、リニアアのチュエータ駆動回路ア4を介いて推高さ可変手段

6月としてのアクチュエータブ与に接続されると共に 争級面センサ67に接続されており、ROMJを内に登 録されたリニアアクチュエータ駆動制御プログラムと 操作部うとから入力され、リニアアクチュエータ駆動制 御プログラムに対応した制御データに基づいて、液面セ ンサ67で検出した総布液22の液面位置を基準にして、制御部を1は、その出力制御信号をリニアアクチュ エータ駆動回路で4に出力し、アクチュエータ駆動回路 で4がリニアフタチュエータで5を駆動して外部途布液 横53の高さ位置を、途布開始時近傍の薄膜分を補充して一定の目標膜厚にすることを考慮した目標液面高さ位置 置から通常途布時の高さ位置まで降下させるように外部 途布液槽63を移動させる構成である。

【00861」この場合の制御データは、途布液22の粘度や目標途布限厚、途布速度、キャップ重などの各種途布条件に基づいて、途布開始時近傍の薄膜分を捕倒することを考慮して設定され登録された液面高さデータ(所定液面高さ位置データ)であってもよく、また、これらの各種途布条件に基づいて途布開始時近傍の薄膜分を補倒することを考慮した実験液面高さデータを参照してマニュアル的に操作部52から入力された液面高さデータであってもよい。

「0087」ではり、 20年での地方では、 20年でのでは、 20年でのでは、 20年でのでは、 20年でのでは、 20年でのでは、 20年では、 20年

【OD 88】以上のROM54、RAM55。制御部53、りニアモータ駆動回路56、接離モータ駆動回路5 1、およびリニアアクチュエータ駆動回路フィルニューで制 御手段が構成されてあり、制御手段は、企布開始区間の 連取分を相投して金布限厚か目標限厚で一定になるよう に、外部途布接側63の液面高さをを可変する液面高さる 可変手取としてのリニアアクチュエータ75を制御する と共に、シスル部は19と参加手段としてリニアモーダー で制御する構成となっている。つまり、液面高さが一 定制御する構成となっている。つまり、液面高さが一 定であれば、途布開始時の速い限厚状態から所望の目標 限厚になっていくか、制御部53はこの限厚変化を予測 し、その予測した金い限厚と所望の目標限厚との限厚差 を相称するように、 坐布開始時近後の淳陽分を指摘して一定の目標既厚にすることを考慮した高位液面高さ位置とした後に過常坐布時の液面高さ位置まで低下させることで、 坐布開始時近傍で歩ぐなる単布隊厚分を是正して、 坐布開始時近傍においても所里の目標膜厚で一定化するようになっている。

【D.O.B.9】、上記権战により、以下、その動作を説明する。

【009日】まず、所定の単布液を単布処理する基板2を推進日ボット(図示せず)などによって推進後に、基紙を収まステージ3の複数の収盤(図示せず)に対応させた状態で所定の位置に位置決めして収録(図示せず)で基板2を収まして保持する。さらに、外部単布液/相63に所定型の単布液22をボンブ43にて指充する。

る。この様元は、最上位置の液面をシサら7が液面を検 ・知ずるまで行われることになる。

【0091】次に 基板2の被差布面に対する原点位置 にノスルユニット 1 のにおけるノスル部材 60 のソスル ロ9を上方向または下の向に移動させるべく ノスルコ ニット 1 のと共にペース部材 7 をリニアモニタ 1 1 によって直線移動させる。また。基板2の接途布面 2 e と ノスル部材 60 の前端面との所定のギャップ寸法に移動するべく、ノスル部材 60 のを基板2に対して接離モータ 3 らによってボールなじ4 0 などを介して接近または軸間するように移動させる。

【20927】このとき、奉抜2の接達布面20と2プスル。部は60の対端面との間には、前記圧力設定機構を動作させて外部途布液相6つ3内の圧力を大気圧とするがまたは一時的に高めるなどによるディスペンス動作によって連布液22の毛管現象で外部途布液相6つ3とに液温りが移ら1内から設み上げられて液温りが形成されている。また、可動板8つは外部途布液相6つと共に、近度センサラブによる可動板8つの位置検知により原本位置に付近しており、外部途布液相6つ3内の途布液22の液面高さ位置は所定の原本位置となっている。

【10 0 9 3 】 さらに、 基板2の被迫布面2 6 1 所定の途 布限厚で迫布するへく、 操作部5 2 の スタートギーを操 作すると、耐記圧力設定機構により外部途布液像6 3 内 を大気間故にするととも 1 に削御部プリ さらにリニアモー タ駆動回路 5 6 を介してリニアモータ 1 寸が下方向に、 ギャップオ 法に応じた所定の途布速度で駆動されると共 に、制御部プリニアアクチュエータフ 5 のアクチュエータ 2 7 5 の アクチュエータ 2 7 5 の アクチュエータ 2 7 5 の アクチュエータ 2 7 5 0 アクチュエータ 2 7 5 0 7 2 7 チュエータ 3 6 日 を上方向に突き出させて可動版 8 3 を上 身させ、所定の高位液面高さ位置になるように外部途布 液像6 3 を持ち上げた位置から過常途布時の液面高さ位 置まで低下させることで、 基板 2 0 被途布面 2 6 に 途 布開始時点から所定の目標膜厚で一定に途布が行われる。

【0094】このとき、この制御部53による制御ルー・ 才は開ループであり、目倒とする途布既厚や途布液の指

異、キャップ寸法および相対移動連集(金布連集)など のも種金布条件に基づいて、RAMS5に登録された金 布開始時の意味データ(実験データ)と所望の高位展展 との映写差だけ算ぐするように、外部途布液物もで内の 液面高さを演算しで高きデータを得るか。RAM55に **達録した液面高さデータ(実験データ)を持つようにし** 'でおき' この高さデータによる外部塗布液槽も3の所定 の高位高さ位置に、制御部53はリニアデタチェエータ 《駆動制御プログラムによって、リニアアグチュエニッ酸》 動回路7.4を介してリニアアクチュエータフラを駆動さ せて、アクチュエータ部88を上方向に突き出させて可 動版83を上昇させると共に、外部金布液槽63を持ち 上げるようになっている。このようにじて、金布開始時 点から所望映序となるまでの途布開始区間で、制御部ち 3は、外部望布液槽6.3を上記高位高さ位置から通常塗 **布時の高さ位置に外部途布液槽5つを降下させる高さ制 御を行いつつ。ノズル走行させて連布を行って、連布開** ・姶区間の理解分を補充して所望の一定映厚とする。

【0095』以上のように、本実施形態3によれば、外部連布液槽6.3内の液面高さを高くするほど厚限化する 連布特性を用いて、連布開始区間の薄膜分を補償して連 布開始区間の連布膜厚を所定膜厚に一定化することができる。この連布開始区間において、スリット2.5内に停止していた連布液の動きたじが悪いのだけ、外部連布液槽5.3内の液面高さを高くすることで、連布液槽2.3からスリット2.5を通って供給される液量を多くすることができるため、連布開始位置から所望の一定膜厚を得ることができることができる。また、上記実施形態1に比べて本実施形態3の液面高さによる薄膜化防止制御の方が、連布膜厚の均一性がよい。

【00961 したがった。上記本実施形態 1~3によれば、上記したように関写制御か可能となったことで、従来では不完全であった連布開始部近傍位置の関厚均一性をさらに向上させることができる。

【OO.971 また。従来では限度の不均三額類が長くなってしまい。 基仮有効類域に連関報域が入ってしまって 採用することができなかった高速度途布を可能にすることができる。これによって、途布時間が完確されることがら基板のスループットが上がることになる。

【0099】さらに、従来では限度の不均当領域が長くなってしまい、基版有効領域に強限領域が入ってしまって採用することができなかった高粘度の連布液の使用を可能にすることができる。これによって、連布液の使用に対する自由度が向上し、連布形成可能な関係値が広くとれるようになる。

【00099】 なお、上記実施形態 が、2ではノスル部材 1.9内に望布波伸23を設けたが、少久ル部材 1.9の外、 部に外部望布液槽を設けてもよい、この場合、外部塗布 液槽であればメンテオンスも容易である。また、上記実 随形起るではメスル部材6.0の外部に外部連布液積6.3 を設けたが、このメスル部材6.0内に内部連布液槽を設けてもよい。この場合、内部連布液槽内にプロートを設け、このプロートを上下に移動させるプロード移動手段を設けて、このプロート移動手段によりつロートを連布液内によめることで液面を上昇させたり、また、プロードを連布液外に上げて液面を下降させることもできる。つまり、プロート移動手段は、制御手段フェによって制御されて、液面をプサ6.7で検出した液面高さを基準として、逆布開始時近傍の薄膜分を捕充して一定の目標膜厚にするように、プロートを連布液外に出したりして液面高さを制御するように構成すればよい。

【ロオロロ】また、上記実施形態すではギネップ付法を 制御じて全市開始区間においても一定限界とする場合に ついて説明し、上記実施形態2では相対移動速度を制御。 して連布開始区間においても一定映写とする場合につい て説明し、さらには、上記実施形態3では液面高さを制 御して塗布開始区間においても一定膜厚とする場合につ じて説明したが、ごれらの相対移動連度および手がップ 寸法、液面高さの多制御条件項目のうち少なくとも何れ、 か2つの制御条件項目を制御して塗布開始区間において も一定映厚とするように制御してもよい。 つまり、塗布。 開始時近傍において淳くなる途布限厚の変化を、華飯2 とノスル部は19とのギャップ寸法による金布眼点の変 化と、基板をとグスル部は19との相対移動連度による。 《全布联集の変化と》。外部坐布液槽、5.3内の液面高さによ》 る途布秩序の変化とのうち少なくとも何れかでつの制御。 条件項目で相殺するようにすれば、途布開始時近傍にお ける神峡化を確実に防止することができて、一定金布膜: 厚となる。

【9.1.0.1.7 さらば、上記実施形態 1 ~ 3 では、途布修動機構としてリニアモーダイ 1 を用いたが、その他にデボール れいによる途布移動機構に ピニオンピラックによる途布移動機構、ワイヤーとブーリおよびモータによる。途布移動機構などであってもよい。

(o) ozj

「発明の効果」以上のように本発明によれば、少文ル手段と基板の被途布面とのキャップオ法が挟いほど厚膜化する途布特性が、ノスル手段と基板との相対移動速度が早いほど厚膜化する途布特性、さらには、途布液の液面高さが高いほど厚膜化する途布特性を用いて、途布開始時近傍の速여関分を相乗して途布開始時近傍の途布膜厚を所定の目標膜厚に一定化ずることができる。

てロイの31 また。従来の回転途布方式のように基板を 水平に支持せず基板を立設するために、その設置スペースの輸小を図ることができ、また。従来の回転途布方式 のように基板を基板を回転させた違心力で途布液を周り に振りきりつつ途布するのではなく、立設した基板に対して、途布方向にノスル手段を移動させつり、毛管現象 て供給された塗布液をその彼塗布面に塗布するだめに、 塗布液の動わを図ることができる。

【図面の簡単な説明】

、[図-1] 本発明の実施形態。「における途布装置の假略構」 対を示す斜視図である。

【図2】図1のリニアモータの概略構成を示す一部破断 〉斜視図である。

【図3】図1のノスルコニットの概略構成図である。

【回4】回1のノスル部材の概略財面構成を示す核式図 であって、、(a) と(b) はそれぞれ異なるタイプを示す図である。

[図5] (高) は基板とフスル部材とのギャップ重と、 全布映厚との関係を示す図。(も) は基板とイズル部材との相対移動速度と、塗布映厚との関係を示す図。

(c) は塗布液槽内の塗布液の液面高さと塗布既厚との。 関係を示す図である。

【図5】図1の途市装置の概略判御構成を示すプロシク 図である。

【図ブ】 塗布開始時近傍の移動距離に対する逆布映厚の。 関係を示し、(a) はバラメータが基板とノズル部材を

の相対移動建度の場合の図((b) はパラメータが迫布。 強の社所の場合の図である。

「図8]。(a) ^{こい}(e) はそれぞれ図4の基版およびシ ズル部はの概略断面構成に対する各連布動作を示す模式 図である。

【図91】(a) 〜(c) はそれぞれ本発明の実施形態 2。 における基板およびシスル部材の概略断面構成に対する を発布動作を示す模式図であり、(d) はソスル部材の 修動距離と連布速度および関厚の関係を示す図である。

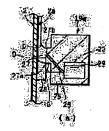
【図1.0】本発明の実施形態3月まける途布装置の概略。 様成を示す模式図である。

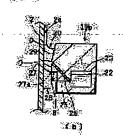
【図11】図10の伸高さ可変機構の具体的構成を示す 一部分解斜視図である。

[図1.2] 図1.1の××塩鉱断面図である。

【図1/3】図1/0の途布装置の概略制御構成を示すプロ 2/2図である。







「回り4)本出師人による連布装置の根底様式を示す正面図である。

【図15】図14の途布装置における人人族の断面図である。

【符号の説明】

2 基板

3 吸書ステージ

9 23110

10 ノスルコニッボ

リー ガニアモニタ

19, 19,6, 19,60 人以制建

2:1 キャップ列変機構部

26, 628 JUNE

2.7 前端面

29 前端面上部

3.5 接離モータ

40 # NAU

44 移動部材

67 液面センサ

5.2 操作部

53,71 制御部

54,72 ROM

55, 78. RAM

5.6 リニアモータ駆動回路

5.7 接離モータ駆動回路

5.3 液油以部:X

52b 经布液供給管

6.3 外部途布液槽

68 梅高さ可変手段

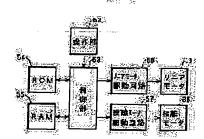
59、制御手段。

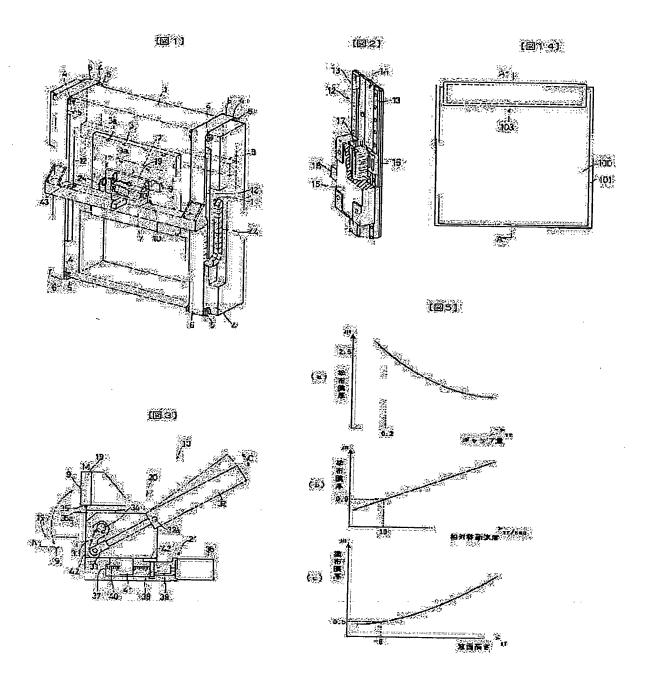
7.4。 リニアアクチュエータ駆動回路

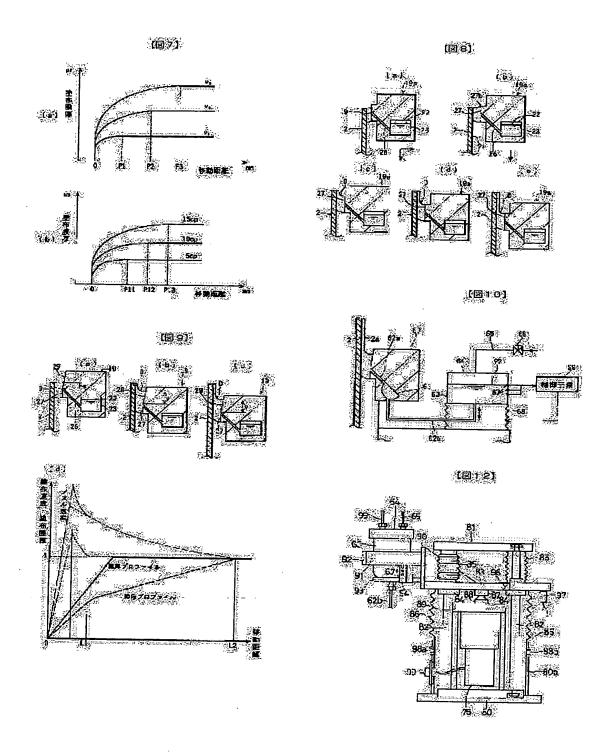
7.5 USFFARES

88 アクチュエータ部

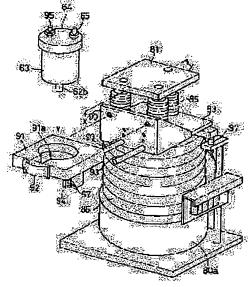
[2] 6]

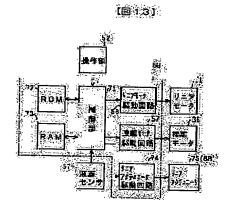




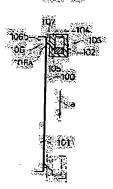








[図1:5]



ブロントページの妨ぎ

(51) int_Cil_6 H_9:1_t/_ 21/00

識別記号。

#10-4-12 54/00)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		
OTHER:		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.